

2018年3月15日

各位

小野薬品工業株式会社

## 日本生化学会2018年度「早石修記念海外留学助成」対象者決定のお知らせ

小野薬品工業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：相良暁）は、日本の生化学会に多大な貢献をされた故早石修名誉会員（2015年12月17日ご逝去）の国内外における功績を記念して設立された、公益社団法人日本生化学会の事業「早石修記念海外留学助成」に対して支援を行っています。

2018年度は74名の方が応募され、日本生化学会留学助成審査会における選考の結果、以下のとおり8名の方が採択されましたので、お知らせいたします。

## 2018年度「早石修記念海外留学助成」採択者（8名）

氏名	所属機関	研究課題
酒井 真志人	UCSD, Department of Cellular & Molecular Medicine	組織マクロファージの定数感知システムの解明
西村 多喜	MRC-LMCB University College London	脂質膜環境による PI3P 代謝調節機構の解明 (PI3P metabolism regulation by membrane lipid environment)
中川 直樹	ノースカロライナ大学	大脳皮質形成を規定する神経幹細胞のモザイク様空間配置機構の解明
三澤 拓馬	University of Texas Southwestern Medical Center	アレルギー反応を制御する新規遺伝子の探索と解析
藍川 志津	シンシナティ小児病院医療センター	着床期子宮におけるシクロオキシゲナーゼ-プロスタグランジン経路の時空間的発現とその機能的意義の解明
大場 陽介	University of Cologne	ミトコンドリアにおけるリン脂質輸送機構の解明
千葉 杏子	カリフォルニア大学デービス校	一分子解析法による Dynein 制御機構の解明
田中 良法	Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge	PI(5)P を介するオートファジーの時空間的制御機構の解明

※所属は応募時（2017年7月25日）現在で表示

以上

&lt;本件に関する問い合わせ先&gt;

小野薬品工業株式会社 広報部

TEL : 06-6263-5670

FAX : 06-6263-2950